

広島大学大学院先進理工系科学研究科
量子物質科学プログラム
博士課程前期入学試験問題

専門科目（電子工学分野）

2024年8月22日 9:00～12:00

注意事項

(1) 以下の用紙が配付されている。

| | |
|-------------|----|
| 問題用紙（表紙を含む） | 5枚 |
| 解答用紙 | 4枚 |
| 下書き用紙 | 1枚 |

(2) 問題は全部で4問あり、I～IVの問題番号および出題科目名を□で示してある。

(3) 解答は問題ごとに指定の用紙を用いること。紙面が不足した場合は裏面を用いてよい。

(4) 解答用紙及び下書き用紙に受験番号を記入せよ。

(5) 試験終了後、解答用紙及び下書き用紙を提出すること。問題用紙は持ち帰ること。

広島大学大学院先進理工系科学研究科 (博士課程前期)
量子物質科学プログラム 入学試験問題 【電子工学分野】

2024.8.22

I 電磁気学

1. 図 1 に示すように、面積 S の導体板からなる間隔 d の平行平板間を、平板の面積の $\frac{1}{2}$ ずつ誘電率 ϵ_1, ϵ_2 の誘電体で満たした。それぞれ領域 I, 領域 II とする。この平行平板の一方に $+Q$ ($Q > 0$)、他方に $-Q$ の電荷を与えると電位差が V となった。このとき、領域 I, 領域 II 全体にわたって電界の向きは平行平板に垂直であり、その大きさは一定であった。以下の問い合わせよ。ただし、平行平板の各辺の長さは間隔 d に比べて十分に大きく、平行平板端部の効果は無視できるものとする。答えは $S, d, \epsilon_1, \epsilon_2, V$ から適切なものを用いて表すこと。

- (1) 電界の大きさ E を V を含む式で表せ。また、その向きも答えよ。
- (2) 領域 I, 領域 II それぞれの上側の平板の電荷の面密度 σ_1, σ_2 を V を含む式で表せ。
- (3) (2) の結果を用いて、平板に与えた電荷 $+Q$ を V を含む式で表せ。
- (4) 平行平板間の電気容量を求めよ。

2. 図 2 に示すような xy 軸と紙面に垂直な z 軸を考える。 z 軸の正の向きは、紙面の裏側から表側へ向かう向きである。辺 AB, CD の長さが a , 辺 BC, DA の長さが b の巻き数 1 の長方形コイル ABCD を真空中 (透磁率 μ_0) の xy 平面内に置き、 y 軸上に置いた無限に長い直線導線に大きさ I の直流電流を y 軸の正の向きに流す。以下の問い合わせよ。

- (1) この電流が y 軸から x 軸の正の向きに距離 r だけ離れた点につくる磁束密度の向きと大きさを答えよ。
- (2) 長方形コイル全体を貫く磁束を求めよ。
- (3) 直線導線と長方形コイル間の相互インダクタンスを求めよ。

次に、時刻 t ($t \geq 0$)において、長方形コイルを x 軸の正の向きに一定の速さ v で動かす。長方形コイルの電気抵抗は R とし、 $t = 0$ の時、点 A の x 座標は図 2 のとおり a である。長方形コイルに流れる電流 i による磁界の影響は無視できるとする。

- (4) 時刻 t において、長方形コイルに生じる起電力を求めよ。
- (5) 時刻 t において、長方形コイルに流れる電流 i の大きさと向きを求めよ。向きの記述は記号 A~D を用いよ。

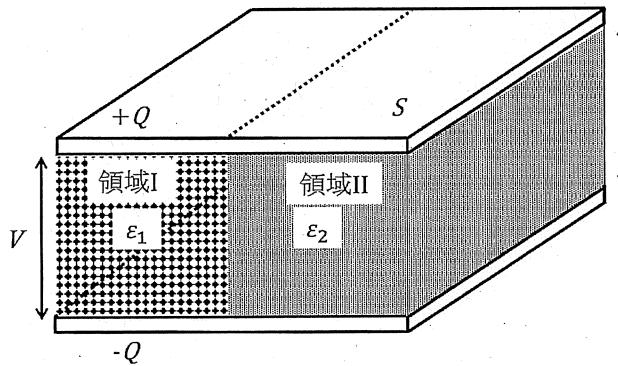


図 1

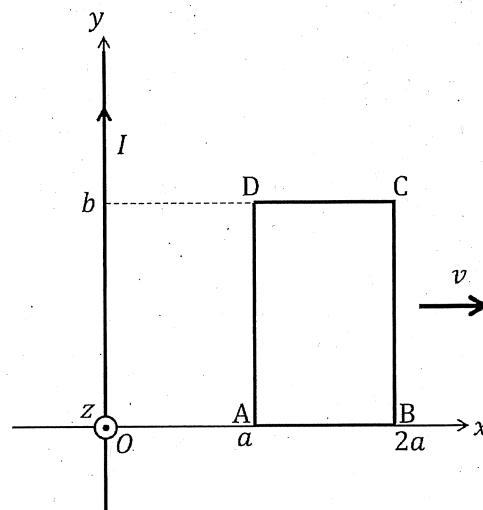


図 2

広島大学大学院先進理工系科学研究科（博士課程前期）
量子物質科学プログラム 入学試験問題 【電子工学分野】

2024.8.22

| | |
|----|------|
| II | 回路工学 |
|----|------|

1. 図 1 のように角周波数 $\omega = 2\pi f$ の正弦波を発生する交流電圧源 $E(\omega)$ に、抵抗値 R の抵抗とキャパシタ C のコンデンサからなる RC 回路が接続されている。以下の問い合わせに答えよ。ここで、 f は周波数、 V_{in} は RC 回路全体にかかる電圧、 V_{out} はコンデンサのみにかかる電圧である。また、虚数単位を j とする。
- (1) 伝達関数 $G(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ を求めよ。
 - (2) $|G(\omega)|$ を求めよ。
 - (3) 角周波数 ω を変化させたとき、 $|G(\omega)|$ の最大値とそのときの ω を求めよ。
 - (4) 図 1 の RC 回路を入力 V_{in} 、出力 V_{out} のフィルタとして考える。抵抗値 R が $1\text{k}\Omega$ 、キャパシタンス C が $10/\pi\text{nF}$ の場合、このフィルタの遮断周波数 f_c を求めよ。ここで遮断周波数とは $|G(\omega)|$ が (3) で求めた最大値の $1/\sqrt{2}$ 倍となる周波数 f である。
 - (5) (4) の場合の、 $|G(f)|$ の周波数特性の概形を図示せよ。図中には (4) で求めた遮断周波数 f_c を記すこと。
 - (6) 図 1 の RC 回路はローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドパスフィルタ、バンドストップフィルタのうちのどれか答えよ。

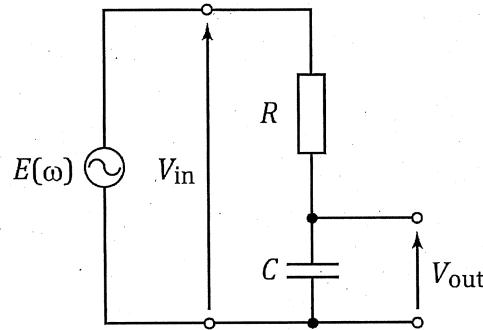


図 1

2. 下記の関数 $h(t)$ をフーリエ変換することを考える。以下の問い合わせに答えよ。

ここで t は時間を示す変数、 T は正の定数である。

$$h(t) = \begin{cases} 1 & \left(|t| \leq \frac{T}{2}\right) \\ 0 & \left(|t| > \frac{T}{2}\right) \end{cases}$$

- (1) t を横軸として $h(t)$ を図示せよ。
- (2) ある関数 $f(t)$ のフーリエ変換 $F(\omega)$ を求める式として最も適切なものを以下の (a)～(d) から選べ。
ここで ω は角周波数である。また、虚数単位を j とする。
 - (a) $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$
 - (b) $F(\omega) = \int_0^{\infty} f(t) \exp(-\omega t) dt$
 - (c) $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(-j\omega t) dt$
 - (d) $F(\omega) = \int_0^{\infty} f(t) dt$
- (3) (2) で選んだ式を用いて $h(t)$ のフーリエ変換 $H(\omega)$ を求めよ。
- (4) $H(\omega)$ の概形を $-\frac{6\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{6\pi}{T}$ の範囲で図示せよ。

広島大学大学院先進理工系科学研究科（博士課程前期）
量子物質科学プログラム 入学試験問題 【電子工学分野】

2024.8.22

III 半導体工学

1. 熱平衡状態における非縮退の真性半導体について考える。伝導帯において、エネルギー E における単位体積当たりの電子の状態密度が

$$N(E) = 4\pi \left(\frac{2m_n}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} (E - E_C)^{\frac{1}{2}}$$

であるとする。ここで、 h はプランク定数、 m_n は電子の有効質量、 E_C は伝導帯下端のエネルギーである。また電子がエネルギー E の状態を占める確率はフェルミ・ディラック分布関数 $F(E)$ で与えられる。フェルミエネルギーを E_F 、温度を T 、ボルツマン定数を k とする。

- (1) フェルミ・ディラック分布関数 $F(E)$ を式で示し、概形を図示せよ。ただし $T = 300$ Kとする。

以下、 $E - E_F > 3kT$ の場合について考える。下記の問い合わせに答えよ。

- (2) $F(E) \approx \exp\left(-\frac{E-E_F}{kT}\right)$ と近似できることを示せ。
 (3) エネルギーが E と $E + dE$ 間の状態を占める伝導帯の電子密度 dn を、与えられた記号を用いて表せ。
 (4) (3)で得られた dn を伝導帯のエネルギー範囲で積分すると、電子密度は伝導帯の有効状態密度 N_C を用いて

$$n = N_C \exp\left(\frac{E_F - E_C}{kT}\right)$$

と近似できる。 N_C を与えられた記号を用いて表せ。ただし、伝導帯上端のエネルギーは ∞ とし、公式 $\int_0^\infty x^{\frac{1}{2}} \exp(-x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ を用いて良い。

2. 図 1 に示す幅 W 、厚さ d 、長さ L の直方体状の N 型半導体において、電流 I を x 軸の正の向きに流し、磁束密度 B の一様な磁界を z 軸の負の向きに印加する。ただし、伝導帯の電子密度 n は半導体中で一様であり、この伝導電子はすべて同じドリフト速度で移動し、その大きさは v_D である。また素電荷を e とする。

- (1) 定常状態における半導体中の電流密度の大きさ J を v_D を用いた式で表せ。
 (2) 伝導電子が磁界から受けるローレンツ力の大きさ F を与えられた記号を用いて表せ。
 (3) y 方向に発生するホール電圧 V_H の大きさを与えた記号を用いて表せ。
 (4) $d = 1.0$ mm, $W = 1.0$ mm, $I = 1.6$ A, $|B| = 0.10$ T の時、測定したホール電圧 V_H の大きさは 10 mV であった。伝導帯の電子密度 n を求めよ。ただし、 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C とする。

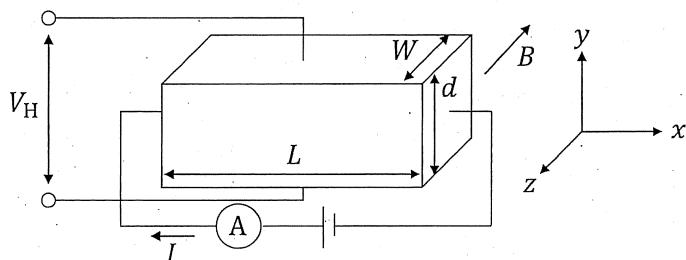


図 1

広島大学大学院先進理工系科学研究科（博士課程前期）
量子物質科学プログラム 入学試験問題 【電子工学分野】

2024.8.22

IV 量子力学

原点を中心とする一次元放物型ポテンシャルに閉じ込められた質量 m の粒子（一次元調和振動子）の運動を記述するハミルトニアン H は、粒子の位置 x 、角振動数 ω を用いて、

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

と表される。ただし、 $\hbar = h/(2\pi)$ 、 h はプランク定数である。このハミルトニアンに対する固有値方程式は、

$$Hu(x) = Eu(x)$$

となる。ただし、 $u(x)$ は固有関数、 E はエネルギー固有値である。基底状態の規格化した固有関数は、

$$u_0(x) = c_0 \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right)$$

で表される。 c_0 は正の実定数である。この状態のエネルギー固有値を E_0 とする。

次の問い合わせに答えよ。必要に応じて、 $\alpha > 0$ に対する以下の式を用いてもよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\alpha x^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp(-\alpha x^2) dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

(1) $u_0(x)$ がハミルトニアンの固有関数であることを示し、エネルギー固有値 E_0 が $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$ となることを示せ。

(2) 固有関数の規格化条件を記し、それを用いて、 $c_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}$ が成立することを示せ。

(3) 放物型ポテンシャルのエネルギーが E_0 と等しくなる位置 $\pm x_0$ を求めよ。

(4) 基底状態における確率密度関数 $P(x)$ を求めよ。

(5) (4)で求めた $P(x)$ の概形を x の関数として図示せよ。 $x = 0, \pm x_0$ における $P(x)$ の値を図中に示せ。

(6) ポテンシャルが $\lambda \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ （ただし、 λ は正の実定数）だけ変化した場合、ハミルトニアンは

$$H' = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \lambda \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

となる。一次の摂動論を用いると、 H' の基底状態のエネルギー固有値 E' の近似式 E'_{ap1} は

$$E_0 + \int_{-\infty}^{\infty} u_0^*(x) \lambda \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 u_0(x) dx$$

で与えられる。この E'_{ap1} を計算して求めよ。

(7) ハミルトニアン H' と H を比較し、基底状態のエネルギー固有値 E' の厳密な表式を求めよ。

また $\lambda \ll 1$ として E' の近似式 E'_{ap2} を求め、(6)で得られた E'_{ap1} と比較せよ。ただし、 $\sqrt{1+\lambda} \approx 1 + \frac{1}{2}\lambda$ を用いよ。